PAT-NO:

JP402017680A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02017680 A

TITLE:

OPTICAL CONTROL CIRCUIT

PUBN-DATE:

January 22, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

YANASE, TOMOO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NEC CORP

N/A

APPL-NO:

JP63-168380

APPL-DATE:

July 5, 1988

INT-CL (IPC): H01L031/14

US-CL-CURRENT: 257/84

ABSTRACT:

PURPOSE: To miniaturize an optical control circuit by forming first and

second optical transistors switched by light onto a light modulator

semiconductor substrate and disposing a first collector layer and a second

emitter layer to the uppermost layer of the light modulator.

CONSTITUTION: When set light 211 higher than the threshold level of an

optical transistor 251 is input to the optical transistor 251, the transistor

is brought to a conductive state, positive voltage is applied to a light

modulator 27, and input light 126 is transmitted. When reset light 212 higher

than the threshold level of an optical transistor 261 is input to the optical

transistor 261 under the state, the transistor is brought to the conductive

state. Consequently, applied voltage at both ends of the light modulator 27

drops, absorption loss is increased, and the intensity of the output light 125

of the input light 126 is reduced. Accordingly, a small-sized optical control

circuit brought to the states corresponding to set light and reset light can be manufactured.

COPYRIGHT: (C)1990, JPO& Japio

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

② 公開特許公報(A) 平2−17680

®Int. Cl. ⁵

庁内整理番号 識別記号

@公開 平成2年(1990)1月22日

H 01 L 31/14

Α 7733-5F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

60発明の名称 光制御回路

> ②特 顧 昭63-168380 @出 願 昭63(1988)7月5日

知夫 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内 個発

頭 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号 の出

79代 理 人 弁理士 内 原

明細書

発明の名称 光制御回路

特許請求の範囲

(1)入射光によりスイッチする2つの光トランジス ターが、半導体基板上に形成されたPN接合を有す る光変調器上に形成され、かつ前記第1の光トラン ジスターのコレクター層と第2の光トランジスター のエミッター層が光変調器の最上層に接し、かつ 2つの光トランジスターは素子分離されていること ・を特徴とする光制御回路。

(2)入射光によりスイッチする2つのPNPN形の光サ イリスターが、半導体基板上に形成された光変調 器上に形成され、かつ前記第1の光サイリスターの カソード層と第2の光サイリスターのカソード層が 光変調器の最上層に接し、かつ2つの光サイリス ターは素子分離されていることを特徴とする光制 御回路。

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、光交換や光コンピュータの実現に必 要とされる光論理回路の中で、最も重要な回路の 1つである光入力に対する光出力のスイッチングを 光で制御できる光制御回路に関するものである。 (従来の技術)

従来の論理回路はトランジスターを主体とした 電子回路によって作られてきた。電子回路は、現 在も将来も絶え間なく発展すると考えられるが、 ある分野では限界が見え始めてきた。それは、ト ランジスター間を接続する配線がトランジスター の数に比べて非常に多い論理回路である。例え ば、プロセッサーの数が非常に多い超並列処理ブ ロセッサーや、素子間をすべて接続しその接続の 重みに情報が書えられるニューロコンピュー ター、などが典型的な例である。このような電子 回路における配線の限界をプレークスルーしよう とする試みとして、光による配線によって配線の 密度を向上させたり、配線を任意に可変出来るよ うにする試みが始まっている。例えば、ジェー・ダ

ブリュ・グッドマン等(J.W.Goodman et al.)はブロシーディング・オブ・ザ・アイ・イー・イー・イーの1984年72 巻 の850 頁(Prodeeding of the IEEE, vol.72, 1984)に上述した光配線の概念を提案している。この提案は、実際に試作されたものではなく、概念が提案されたものに過ぎないが、光配線によって、配線制限を改善しようとする革新的な試みである。しかし、この提案の中でも、光出力のオンとオフを光で制御できる光制御回路に関する提案はほとんどなく、実用に使えるものはまったく無い。実用という意味は、電子回路のように小型化が可能で、消費電力が小さく、かつ安定に動作が可能であるという意味である。

(本発明の目的)

上記したように、本発明の目的は電子回路のように小型化が可能で、消費電力が小さく、かつ安 定に動作が可能である光制御回路の提供にある。

(問題点を解決するための手段)

本発明の第1の発明によれば、入射光によりス イッチする2つの光トランジスターが、半導体基板

251のコレクター層と第2のPNP光トランジスター 261のエミッター層がPN形で吸収損失を制御する 光変闘器27の最上層のアノード層に接している。 そして、2つの光トランジスターはエッチング溝で 素子分離されている。そして第1のPNP光トランジスター251のエミッター層には正電圧28が、第2の PNP光トランジスター261コレクター層には負電圧 29が各々負荷抵抗をかいして印加されている。このような構成の回路で、第1の発明が構成されている。

次にこの回路の動作を説明する。光トランジスター251の関値レベル以上のセット光211が光トランジスター251に入力すると、このトランジスターは 導通状態となる。すると、光変調器27に正電圧が 印加し、入力光126を透過する。この状態に、光トランジスター261の関値レベル以上のリセット光 212が光トランジスター261に入力すると、このトランジスターは導通状態となる。すると、光変調器27の両端の印加電圧がさがり、吸収損失が増加し、入力光126の出力光125の強度が減少する。も

上に形成された光変調器上に形成され、かつ前記第1の光トランジスターのコレクター層と第2の光トランジスターのエミッター層が光変調器の最上層に接し、かつ2つの光トランジスターは素子分離されていることを特徴とする光制御回路が得られ、本発明の第2の発明によれば、入射光によりスイッチする2つのPNPN形の光サイリスターが、半導体基板上に形成された光変調器上に形成され、かつ前記第1の光サイリスターのカソード層と第2の光サイリスターのカソード層が光変調器の最上層に接し、かつ2つの光サイリスターは素子分離されていることを特徴とする光制御回路が得られる。

(作用)

以下に、本発明の作用について第2図を用いて、 簡易に説明する。第2図(a)は、本発明の第1の発明 を説明する光制御回路の等価回路図である。 構成 する素子は光トランジスター251,261と光変調器 27である。ここではPNP光トランジスター251と 261とが用いられ、第1のPNP光トランジスター

との両方の光トランジスターがともにオフの状態 に復帰するには、正電圧28と負電圧29を同時に短 時間零にする。

このようにして、セット光とリセット光の入射 状態に対応して光変調器が吸収と透過の状態をと ることを特徴とする光制御回路がえられる。

ここで光変調器は逆接合を用いたフランツケル ディッシュ効果を用いた変調器や、量子井戸を用 いた量子効果利用変調器でも、全く同様な原理で 光制御回路が得られる。

第2図(b)は、本発明の第2の発明を説明する光制 御回路の等価回路図である。 構成する素子は光サ イリスター252,262と光変調器27である。ここでは PNPN光サイリスター252と262とが用いられ、第 1のPNPN光サイリスター252のカソード層と第2の PNPN光サイリスター262のアノード層がPN形光変 調器27の最上層のアノード層に接している。 そし て、2つの光サイリスターはエッチング海で素子分 離されている。そして第1のPNPN光サイリスター 252のアノード層には正電圧28が印加され、第2の PNPN光サイリスター262のカソード層には負電圧 29が印加されている。このような構成の回路で、 第2の発明が構成されている。

次にこの回路の動作を説明する。光サイリスター252の関値レベル以上のセット光211が光サイリスター252に入力すると、このサイリスターは導通状態となる。すると、光変調器27に動作に十分な正電圧が印加し、光変調器27に正電圧が印加し、入力光126を透過する。この状態に、光サイリスター262の関値レベル以上のリセット光212が光サイリスター261に入力すると、このサイリスターは導一通状態となる。すると、光変調器27の両端には動作に十分な正電圧が印加されなくなり、吸収損失が増加し、入力光126の出力光125の強度が減少する。もとの状態に復帰するには正電圧28と負電圧29を同時に零にすればよい。

このようにして、セット光とリセット光の入射 状態に対応して光変調器が吸収と透過の状態をと ることを特徴とする光制御回路がえられる。

ド層123が形成されている。そして電流がGaAs吸 収層122に集中して流れるように、高抵抗化された ····AlGaAs電流阻止層15がGaAs吸収層122のまわりに 形成され、光変調器27が形成された。光出力125を 取り出すための透過用の窓124はエッチング溝の中 に形成されている。そして、光変調器上に2つの光 トランジスター251,261が形成された。第1図の左 断面図において、左半分にはセット用PNP光トラ ンジスター251が形成され、右半分にはリセット用 PNP光トランジスター261が形成された。セット用 光トランジスター251には、P形AlGaAsコレクター 層 161、N形GaAsペース吸収層 181、P形AlGaAsエ ミッター層171、正電極191が積層されている。そ して、正電極191にはセット光211を入射させるた めのセット光入射窓201、正電極端子221が付加さ れている。リセット用光トランジスター261には、 P形AlGaAsエミッター層172、N形GaAsベース吸収 層 182、P形 AlGa Asコレクター層 162、負電極 192が 積層されている。そして、負電極192にはリセット

ここで光変調器は第1の発明と同様、逆接合を用いたフランツケルディッシュ効果を用いた変調器や、量子井戸を用いた量子効果利用変調器でも全く同様な原理で光制御回路が得られる。

このようにして、セット光とリセット光の入射 状態に対応して光変調器が非発光と発光の状態を とることを特徴とする光制御回路がえられる。こ のような光回路では、PNPN素子に光入力をきって も状態を保持するラッチ機能があるため、出力が 必要な時にだけ、嫡子28に電圧を印加すればよ く、低電力化もはかられる。

(実施例) 強調 (

次に図面を用いて本発明の実施例を詳細に説明 する。第1図は第1の発明の実施例を説明する図で ある。

半導体基板11にはN形GaAs半導体が用いられた。この半導体基板11の裏側には入射光126を取り入れる窓が開けられたアース電極10が形成されている。この半導体基板11上に順にN形AlGaAsカソード層121、GaAs吸収層122、P形AlGaAsアノー

光212を入射させるためのリセット光入射窓202、 負電極端子222が付加されている。

上述した構成によって、第2図(a)で示す光変調器 27と2つの光トランジスター251と261がモノリシッ クに半導体基板上に形成された。

光トランジスター251に0.78ミクロンのセット光211が入力すると、このトランジスターは導通状態となる。すると、光変調器27が波長0.87ミクロンの入射光126の透過動作に必要な約1.5Vの正電圧が印加し、出力光125を出力する。この状態に、光トランジスター261に0.78ミクロンのリセット光212が入力すると、このトランジスターは導通状態となる。すると、光変調器27の両端の印加電圧がさがり、透過に十分な正電圧が印加されなくなり、入力光126を吸収し、出力光125が停止する。もとの状態に復帰するには正電圧28と負電圧29を同時に短時間零にする。

このようにして、セット光とリセット光の入射 状態に対応して光変調器が透過と吸収の状態をと ることを特徴とする光制御回路がえられる。 以上説明した実施例では、半導体基板上に微少な素子がモノリシックに形成されているために電子回路のように小型化が可能で、消費電力が小さく、かつ光で情報がやりとり出来るように入力も出力の光で行なわれる機能を有する光制御回路が得られる。

第3図は第2の発明の実施例を説明する図である。

この実施例では第1の発明の光トランジスターの 代わりにPNPN光サイリスタ252と262が用いられ、この素子の252のカソード252と262のカソード と、PN光変闘器のP形半導体であるアノードとが 接している。そしてセット用光サイリスタ252のカ ソードと光変調器27アノード27は常に導通するよ うに配線でつながれている。

第1の発明の前記実施例と同様に、半導体基板 11上に順にN形AlGaAsカソード層121、GaAs吸収 層122、P形AlGaAsアノード層123が形成されてい る。そして電流がGaAs吸収層122に集中して流れ るように、高抵抗化されたAlGaAs電流阻止層15が

上述した構成によって、第2図(b)で示す光変調器 27と2つの光サイリスター252と262がモノリシック に半導体基板上に形成された。

このようにして、セット光とリセット光の入射 状態に対応して光変調器が非発光と発光の状態を とることを特徴とする光制御回路がえられる。こ のような光制御回路では、PNPN素子にラッチ機能 があるため、出力が必要な時にだけ、端子28に電 圧を印加すればよく、低電力化もはかられる。

以上説明した実施例では、半導体基板上に微小な素子がモノリシックに形成されているために電子回路のように小型化が可能で、消費電力が小さく、かつ光で制御が可能で出力も光で行なわれる 機能を有する光制御回路が得られる。

上記実施例の導電型と全く逆の導電形の構成で も同様の効果が得られることは明らかである。

上記実施例において述べられた、各層の厚みや 組成は特に限定されるものでないことは明かであ る。 GaAs吸収層122のまわりに形成された。そして、 光変調器上に2つのPNPN光サイリスター252. 262が形成された。第1図の左断面図において、左 半分にはセット用PNPN光サイリスター252が形成 され、右半分にはリセット用PNPN光サイリスター 262が形成された。セット用光サイリスター252に は、P形AlGaAsアノード層371、N形GaAsベース吸 収層381、P形GaAsベース吸収層385、N形 AlGaAsカソード層361、正電極391が積層されてい る。そして、正電極391にはセット光211を入射さ せるためのセット光入射窓201、正電極端子221が 付加されている。リセット用PNPN光サイリスター 262 に は、P 形 AlGaAs ア ノ ー ド 層 372、N 形 GaAsペース吸収層382、P形GaAsペース吸収層 386、N形AlGaAsカソード層362、負電極392が積 層されている。そして、負電極392にはセット光 212を入射させるためのセット光入射窓202、正電 極端子222が付加されている。

上記実施例においては、GaAs/GaAlAs系半導体が用いられたが、この材料系に本発明は限定されず、InP/InGaAsP系などの他の化合物半導体でも可能である。

上記実施例においては、光変調器として順接合のダイオードが用いられたが、逆接合を用いたフランツケルディッシュ効果を用いた変調器や、量子井戸を用いた量子効果利用変調器でも全く同様な原理で光制御回路が得られる。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明によると、半導体 基板上に微少な素子がモノリシックに形成されて、 いるために電子回路のように小型化が可能で、消 費電力が小さく、かつ光で信号光も制御光も光で 行なわれる光制御回路が得られた。

図面の簡単な説明

第1図は第1の発明の実施例を説明する図、第2図 (a), (b)は各々、第1と第2の発明を説明する光制御回路の回路図、第3図は第2の発明の実施例を説明する図である。

. 特開平2-17680(5)

代理人 弁理士 内原 晋

図において	•
10	アース電極、
11	N形GaAs半導体基板、
15	AlGaAs電流阻止層、
121	N形AlGaAsカソード層、
122	GaAs吸収層、
123	P形AlGaAsアノード層、
124	出力光窓、
125	出力光、
126	入力光、
161, 172	P形AlGaAsコレクター層、
171, 162	P形AIGaAsエミッタ一層、
181, 182	N形GaAsペース吸収層、

211セット光、212リセット光、221正電極端子、

171, 162	P形AIGaAsエミック一層、
181, 182	N形GaAsベース吸収層、
191	正電極、
192	負電極、
201	セット光入射窓、
202	リセット光入射窓。

222	負電極端子、	
251	セット用PNP光トランジスター、	
261	リセット用PNP光トランジスター、.	
27	PN光変調器、	
28	正電極、	
29	負電極、	
252	セット用PNPN光サイリスタ、	
262	リセット用PNPN光サイリスタ、	
361, 372	N形AlGaAsカソード層、	
371,362	P形AlGaAsアノード層、	
381,386	N形GaAsゲート吸収層、	
382, 385	P形GaAsゲート吸収層、	water -
391	正電極、	
392	負電極、	
を示す。		







